

(196) 处理温度、時間および流量の影響

ガス軟室化処理法の研究 第1報

大同製鋼 中央研究所 ○國枝政幸 渡辺敏幸 保田正文

1. 緒言

タフトライド法のごとき溶融塩浴を用いる軟室化処理法は、鉄鋼材料の耐摩耗性、耐疲労性を向上させ耐食性を付与し、かつ焼き直しができないなどの利点があるために広く利用されてきている。しかしながら、この類の処理に関する環境汚染防止の観点から、現在、ガス軟室化法が注目され、普及しようとしている。本研究はこのようすの勢に對して、ふん囲気組成、処理温度、処理時間、被処理鋼の組成などの相互関係を、より系統的、定量的に明らかにしたい目的から始めたものであり、まず、ふん囲気ガスを一定にし、処理温度、時間および流量が窒素の拡散深さと化合物層の厚さならびに相に及ぼす影響を調べた。

2. 実験方法

ふん囲気用ガスについては、 NH_3 ガス 50%、 CO ガス 40% および N_2 ガス 10% (いずれも容積%) の組成をあらかじめ調整し、ボンベに充てんして使用した。供試材は表1に示す成分の S 15C-16 で $900^{\circ}C$ から焼なましし、 $25 \times 15 \times 4 mm^3$ の試験片をこれから切り出し、中心に $6 mm$ 中の孔を開けた。処理炉としては内径 $50 mm$ 中の石英管を用い、中心軸方向に熱電対を装入し、その先端に試験片を装着し、処理温度を 540 、 570 および $600^{\circ}C$ の 3 水準、処理時間を 1 および 3 時間、ガス流量を 50 および $150 cm^3/min$ とそれを 2 水準とした。処理前の炉内を N_2 ガスでバージし、処理後も N_2 ガス内で比較的速く冷却した。試験片の断面をビロラ液下腐食してミクロ組織を観察し、窒素の拡散深さと最表層の化合物層の厚さを測定した。測定結果を二水準直交配列法で解析するとともに、化合物層の X 線回折を行った。

3. 結果および考察

(ア)窒素の拡散深さについて：図1に示すように、温度の上昇とともに深くなり、処理時間の影響よりも大きい。化合物層中の析出物は鉄と考えられる。

(イ)化合物層の厚さについて：処理温度の主効果がとくに大きく、時間と流量の影響は小さい。

(ウ)化合物層の相について：実験温度範囲内ではいずれも二相であった。かたさについては、正確な測定はできなかったが、 NH_3 ほぼ 900 以上 1000 近くと推定できた。

(エ)以上のことから、ガス軟室化処理では、ふん囲気の組成が炉内均一である限りは、被処理物の実体温度を狭い温度範囲内に均熱する事が重要であることを示したものと考えられる。一方で、フライト中での窒素の拡散は固有のみかけ上の活性化エネルギーならびに拡散常数とともに本実験では従来発表された値よりかなり大きく、オーステナイト中の場合に匹敵する値が得られた。

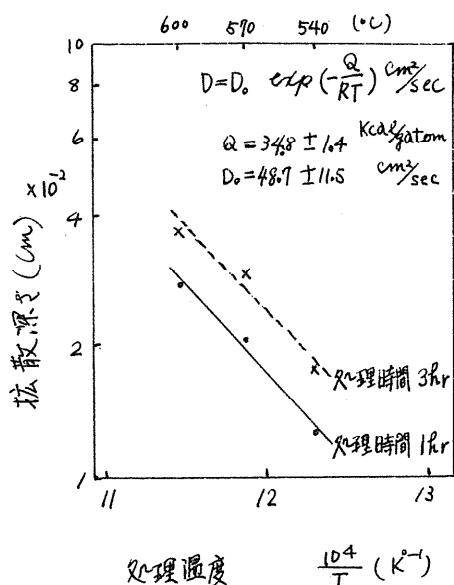


図1. 拡散深さと処理温度との關係

文献(1) 邦武立郎: 日本国金属学会報, 3(1964) No.9, p466